# ⑩ 公開特許公報(A) 昭62-134836

@Int.Cl.4		識別記号	庁内	整理番号		❸公開	昭和62年(	1987	6月17日
G 11 B 1 B 29 C 4	3/18		7	3421-5D 7639-4F					
	7/26 7:00		3	3421-5D 4F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全3頁)

> ②特 願 昭60-273332 ②出 願 昭60(1985)12月6日

砂発 明 者 鈴 木 節 夫 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

砂発 明 者 坂 本 有 史 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

⑪出 願 人 住友ベークライト株式 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

明 細 製

## 1発明の名称

案内牌を有する光・磁気デイスク用アルミー 樹脂複合基板の製造方法。

### 2. 特許請求の範囲

(1) アルミ円盤上に紫外線硬化型液状倒脂を流延し、酸樹脂上に紫内障を有し、紫外線光を透過する樹脂よりなる原盤を案内障が対向するように配し、鋏圧し、酸原盤側より紫外線光を照射することにより紫外線硬化型液状樹脂を硬化させてルミとにまり紫外線硬化型液状樹脂を硬化させてルミー酸上に酸樹脂による紫内障を転写形成するととを特徴とする案内障を有する光・磁気ディスク用アルミー樹脂複合基板の製造方法。

(2) アルミ円盤において紫外線硬化型液状樹脂を流延する面をエチレン性2重約合を有するシランカップリング剤で袋面処理したものを用いる特許請求の範囲第1項記載の案内溝を有する光・磁気デイスク用アルミー樹脂複合基板の製造方法。

(3) 案内溝を有し、紫外線光を透過する樹脂より

なる原盤が射出成形により得られたポリカーボネ ・トまたは エンリーを振である特許請求の範囲第 1 項記載の案内海を有する光・磁気ディスク用ア ルミー樹脂複合基板の製造方法。

3. 発 明 の 詳 細 な 脱 明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明は機械特性に優れ、安価にかつ容易に 光・磁気デイスク用アルミー樹脂複合基板の製造 方法に関するものである。

## 〔従来技術〕

光・磁気デイスク用基板は従来はガラス又は プラスチックが主流となっている。しかし記憶容 質の高密度化とともに、高速回転、高アクセク性 が重要となっており、かかる条件においてはガラ ス基板は面扱れ、反り等に有利であるが3000rpm 以上の高速回転では破損し易く、危険である。

. プラスチック基板はこれらの破損等については 対応できるが、面扱れ、反り等の影響が若しく実 用に適さない。

これらの問題の解決策として金属基板が適用さ

- 1 -

れ特にアルミが用いられて米ている。

アルミを用いているものにアルミ円盤の上に反射防止層としてカーボン層を形成しグループを付与し機能膜を付与する構成のものが発表されているが、これ等についての製造方法は何ら明記されておらない。

又光・磁気ディスク用素板に存を付与する方法は、得られた基板を直接レーザ光等を利用してカッティングを行うか、又準付きのニッケル製の原盤を利用して得を基板に転写する方法がとられて来ている。直接基板をカッティングする方法は、工程が複雑であり多量に生産する場合には遊さない。

一方転写する方法は、一般にフォトーポリマー法(以下2P法という)が川いられているが、アルミ円盤を用いる場合には、アルミ円離及びニッケル製原盤いずれも金属板で不访明であり、2P法による裨転写形成は考えられ得なかった。 [発明の目的]

本発明は、高速回転に耐え、高アクセク性に

- 3 -

表面粗さは紫外線硬化型樹脂層の厚みに依存して決められる。光・磁気デイスク用アルミー樹脂複合基板で用いられる樹脂層の厚みは 5 0 μ以下であることが多く、アルミ円盤の装面和さは最大10 μ以下であることが頷ましい。 1 0 μ以上であれば樹脂層(2 P層)装備にアルミ円盤上の凹凸の粗化面の影響が表われてしまり傾向がある。

装面粗化された酸アルミ円盤袋歯に密着性向上剤としてシランカップリング剤を既知の方法により塗布し、好ましくは加熱処理により袋歯にカップリング層を形成させる。

ちて用いるカップリング剤とはビニルシラン 等の不飽和官能基を含むシラン化合物と流延剤と してエタノール、イソプロパノール等の低級アル コールが用いられる。かくして設面処理したアル ミ円盤上に紫外線硬化型液状倒脂を流延させる。 紫外線硬化型液状倒脂としては例えばエポキシア クリレート、ウレタンアクリレート、ポリエステ ルアクリレート、ポリエーテルアクリレート等の オリゴマーを多官能アクリレートモノマーに発解 優れた案内牌を有する光・磁気デイスク用基板を 安価に、容易に得る方法につき鋭意検討を行い、 特に案内牌を有するアルミー側脂複合基板を従来 考え付かなかったプラスチック製の原盤を用いる ことにより容易に得る方法を見い出したものであ

### (発明の構成)

本発明は、アルミ円盤上に紫外線硬化型液状倒脂を流延し、該偶胎上に紫内神を有し、紫外線光を透過する肉脂よりなる原盤を紫内神が対向するように配し、鋏圧し、該原盤側より紫外線光を照射するととにより紫外線硬化型液状倒脂を硬化させアルミ円離上に該倒脂による紫内神を転写形成するととを特徴とする案内神を有する光・磁気ディスク川アルミー倒脂複合基板の製造方法である。

本発明に用いるアルミ円盤は紫外線硬化型樹脂との密瘡性を向上するため、あらかじめ優式ないし乾式ホーニング、化学エッチング等で表面粗化させる。

- 4 -

せしめた紫外線硬化樹脂系が好んで用いられる。

また光開始剤としては 2.2 - ジメトキシー 2 - フェニルアセトフェノン、ベンゾインイソブチルエーテル等の比較的長波長領域での感度の良好な光開始剤またはその組合せが好ましい。 さらに必要に応じ紫外級硬化樹脂系に安定剤、変色防止剤、レベリング剤等を添加しても良い。

なお紫外線硬化型液状樹脂は次の工程で用いる 原盤との剥離性が良好なものが望ましい。

次にアルミ円盤上に紫外線硬化型液状樹脂を流延させた上に案内溝を有し、紫外線光を透過する樹脂よりなる原盤を鋏圧、圧締する。案内溝を有し、紫外線光を透過する樹脂よりなる原盤はインジェクション法で容易に得ることができる。

原盤を形成する樹脂は紫外線光を透過するものであれば何でも良く、光ディスクに応用される低 彼 屈折等を実現するきびしい条件のものでなく、外観、 薄転写性、 寸法精度がすぐれていれば良く、 用いる紫外線硬化型液状樹脂との対応で剝離性の良いものが記ましい。 特に光ディスク等で突緩の

あるポリカーポネートヤポリメチルデクリレート が用いられる。

更に、該原盤を鋏圧、圧締後に原盤側より紫外線を照射し紫外線硬化型液状側脂を硬化させて紫 内溝を転写する。

### (発明の効果)

本発明の方法は、従来考えつかなかった原盤側から紫外線を照射することによりアルミ円盤上に案内溝を転写することが可能となり、アルミー機脂複合基板が安価にかつ容易に得ることが出来る。

## (実施例)

表面をアセトンで洗浄した後エポキシアクリレート60重量部、トリメチロールプロパントリア

クリレート 4 0 重量部及び光増感剤としてペンソインメチルエーテル 3 重量部から なる紫外線硬化型液状樹脂を旋延流布し、次にポリカーボネートからなる神付き原盤を圧締し高圧水銀灯(80Ψ)を 1 5 cm の高さから 3 0 分照射し硬化させた。 得られた案内海を有する光・磁気デイスク用アルミー樹脂複合基板は樹脂層が 3 0 μm厚であった。またアルミ円盤上に転写された案内海は転写率 9 0 多以上であり光・磁気デイスク用基板として非常に優れたものであった。

**特許出歐人** 

住友ペークライト株式会社

- 8 -